デジタルソリューション事業

事業概況

売上収益

1,724 (4) (5) (7) (4) (7

営業利益

231 (F) U-0.7%

• 売上収益は前期を上回りましたが、営業利益は前期並みとなりました。

半導体材料

事業概況

売上収益

754 (EP) 4 + 21.3%

・半導体の需要が大きく伸びたことに加え、主要顧客において最先端フォトレジストを中心に販売数量が増加し、また、 CMP材料・洗浄剤・実装材料の周辺材料の販売数量も伸びたことにより、売上収益は前期を大幅に上回りました。

EUVでの業界トップランナーを目指して

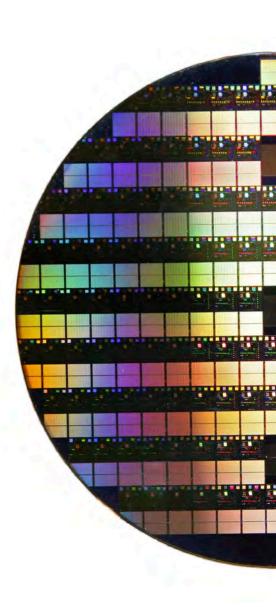
10nm世代を含む先端リソグラフィ材料分野においてグローバルでの高シェアを維持し、次世代となる7nm世代以降のEUVリソグラフィ材料についてもいち早く量産化を進め、業界のトップランナーを目指します。また、CMP材料・洗浄剤・実装材料などの周辺材料についても引き続き販売拡大を図ります。

ナノエレクトロニクス技術研究の先端的な研究機関であるimecと2015年末にベルギーに設立した製造合弁会社EUV Resist Manufacturing & Qualification Center N.V. (EUV RMQC)の EUVフォトレジスト製造設備が2017年3月に完成し、本格的な製造・品質管理サービスの提供を開始いたしました。EUVリソグラフィの早期実用化に向けて、主要顧客での評価を受け、EUVフォトレジストの量産化を進めていきます。

■ EUV合弁会社(EUV RMQC)について



世界各国の最先端半導体メーカーでのEUVリングラフィの実用化に向けて、レジスト製造・品質管理のインフラを構築。



デジタルソリューション事業

ディスプレイ材料

事業概況

売上収益

541 _{@H}

9-4.7%

・競争激化による価格低下や全体の販売量の減少はありましたが、パネル生産が大きく増加している中国において販売数量を伸ばしました。

ディスプレイ材料の中国市場展開

液晶パネル生産が盛んで高成長が続く中国へ進出し、事業主体も本社(日本)から現地へ移管しました。北京、合肥、重慶、福州、深圳に営業拠点を設置し、販売や技術サービス体制を強化しています。特に配向膜と絶縁膜の拡販に集中し、シェアアップを達成しました。JSR Micro (Changshu) Co., Ltd.に建設した新工場が2017年度に稼働を開始しました。引き続き事業再編を推進しつつ、中国市場でのさらなる販売拡大を目指します。

